特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) 【PCT36条及びPCT規則70】

L	12	MAY 2005
WIPO		PCT

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
出願人又は代理人 の街類記号 904195	こついては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。		
	優先日 18,06.2004 (日.月.年)、30.06.2003		
国際特許分類 (IPC)			
Int. Cl' H01S 出願人(氏名又は名称)	55/022		
シャープ株式会社	·		
第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出 国際予備審査機関が認定した差替え用紙 b 電子媒体は全部で	である。		
図 第Ⅰ棚 国際予備審査報告の基礎 □ 第Ⅱ棚 優先権 □ 第Ⅲ棚 新規性、進歩性又は産業上の利 □ 第Ⅳ棚 発明の単一性の欠加	用可能性についての国際予備審査報告の不作成 見性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを 収 付		
国際予備審査の請求啓を受理した日 01.12.2004	国際予備審査報告を作成した日 28.03.2005		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 2K 9010 吉野 三笠		
##POT /r	電話番号 03-3581-1101 内線 3253		

国際出願番号 PCT/JP2004/00860 第1棚 報告の基礎
□ この報告は、
 □ この報告は、
□ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 □ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際通査 □ PCT規則15.2又は55.3にいう国際予備審査 2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出さた差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。) □ 出願時の国際出願書類 □ 以 明細書 □ 第 1-16
□ PCT規則12.4にいう国際公開 □ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査 2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出さた差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。) □ 出願時の国際出願書類 □ 財無時の国際出願書類 □ 財無時の国際出願書類 □ 財無時の国際出願書類 □ 財無時の国際出願書類 □ 財無時の国際出願書類 □ 財無時の国際出願書類 □ 財無時の国際予備審査機関が受理したもの □ 第 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ PCT規則12.4にいう国際公開 □ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査 2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出さた差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。) □ 出願時の国際出願書類 ▼ 明細書 ▼ 1-16 ※ 第 2-7 ※ 請求の範囲 第 2-7 ※ 項*、
□ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査 2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出さた差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。) □ 出願時の国際出願書類 □ 以 明細書 □ 第 1-16
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出さた差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。) 出願時の国際出願書類
 ■ 出願時の国際出願書類 ▼ 1-16 ○ ページ、 第
 ■ 出願時の国際出願書類 ▼ 1-16 ○ ページ、 第
Image: Sign of the control of the
第 1-16
第
第
Image: The control of the control
第 2-7 第 項、 出願時に提出されたもの 第 1 項*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 1 項*、 O1.12.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの 項*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 1-2 ページ、 出願時に提出されたもの 第 1-2 ページ 図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 1-2 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 1-2 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 1
第 1
第
x 図面 第 1-2 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの ボージ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 配列表又は関連するテーブル
第 1-2 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 配列表又は関連するテーブル
第
第
配列表又は関連するテーブル
し」のは、人は関連するアーブル
これに アンコース で は すること。
・一補正により、下記の事類が判断した。
・ 一 補正により、下記の書類が削除された。
□ 明細費 第
開来の範囲 第 ページ
□ 図面 第 項 □ 配列表(具体的に記載すること) ページ/図
□ 配列表(具体的に記載すること)
スペープング (具体的に配収すること)
~ n #1 # hb + hb + hm
□ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における明示の範囲を超 えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (Poortholds)
えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
一
75
図面 第 項
図面 第 項 項
図面 第 項
図面 第 項
図面 第 項 配列表(具体的に記載すること) ページ/図 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
図面 第 項

	る国際ア畑報告 国際出願番号 PCT/JP20(04/0086
第V梱 新規性、進歩性又は産 それを裏付ける文献及	業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見 び説明	解、
1. 見解	-	
新規性 (N)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	有
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 <u>1-7</u>	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	
. 文献及び説明 (PCT規則	U70. 7)	
文献2:JP 2002-134 文献3:JP 2001-942 文献4:JP 2001-274 [0029]-[003 文献5:JP 2002-261 文献1には、発光 装置が記載されている	4822 A(シャープ株式会社),2002.05.10,全文,全図 215 A(三洋電機株式会社),2001.04.06,[0007]-[0015 4140 A(松下電器産業株式会社),2001.10.05, 33],図3 1326 A(名古屋工業大学長),2002.09.13,[0012]-[0016 素子チップ,サブマウント,ステムから構成される当	6] 4 遊休卒业
文献 2 には、 n 型 3 文献 3 には、 A 1 n 文献 4, 5 には、 a	室化物糸半導体導電基板の電極構造が記載されている Nサブマウントが記載されている。 オーミック電極形成の前処理が記載されている。) o
サブマウント材料と・請求の範囲フ・文献	こは「烈伝導率が大きい材質は、放熱特性が良好であ り、導電性基板を形成する材料よりも高い熱伝導率を 形成することになんら困難性は認められない。 は1,3	

請求の範囲

- [1] (補正後) 導電性基板上に形成された窒化物系半導体発光素子チップと、窒化物系半導体発光素子チップを搭載するための支持基体であるマウント部材としてサブマウント(103)、ハンダ、およびステム(105)とを備え、前記サブマウント(103)は前記導電性基板を形成する材料よりも高い熱伝導率を有する材料で形成された窒化物系半導体発光装置であって、導電性基板表面に窒化物系半導体層、第1の電極(211)が順次形成され、かつ導電性基板裏面に第1の電極と異なる導電型を有する第2の電極(212)が形成されてなる前記窒化物系半導体発光素子チップを、第2の電極側をサブマウント(103)に対向させた状態で第1のハンダ材(102)を介してサブマウント(103)上にマウントし、さらに前記窒化物系半導体発光素子チップがマウントされた前記サブマウント(103)のサブマウント側をステム(105)に対向させた状態で、第2のハンダ材(104)を介してステム(105)上にマウントされて形成された窒化物系半導体発光装置。
- [2] 前記サブマウント(103)がAINである請求項1に記載の窒化物系半導体発光装置
- [3] 前記第1のハンダ材(102)が、AuSnであり、前記第2のハンダ材(104)が、SnAg Cu、またはInであることを特徴とする、請求項1に記載の窒化物系半導体発光装置
- [4] 前記導電性基板(201)がn型の窒化物系半導体基板である請求項1に記載の窒化物系半導体発光装置。
- [5] 前記第2の電極(212)は、第1の層としてオーミック電極を導電性基板に形成可能である単層または複数層の金属層もしくは複数の金属層が混合した状態である金属層、第2の層としてバリア金属として機能する単層または複数層の金属層、および第3の層として前記第1のハンダ材と親和性が高い単層または複数層の金属層、の3つの金属層が、導電性基板上にこの順に形成されてなる請求項1に記載の窒化物系半導体発光装置。
- [6] 前記第2の電極(212)において、第1の層がTi、Hf、Alのうち2種類以上の金属を含む層、第2の層がMoとPtとをこの順に形成した積層構造、第3の層がAuを用いた

層である請求項1に記載の窒化物系半導体発光装置。

[7] 前記導電性基板(201)に対し、前記第2の電極(212)を形成する際に前処理としてドライエッチングを施して請求項1に記載の窒化物系半導体発光装置を製造することを特徴とする窒化物系半導体発光装置の製造方法。